(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204570149 U
(45)授权公告日 2015.08.19

(21)申请号 201520059003.2

(22)申请日 2015.01.28

(73)专利权人 杭州杭润布艺有限公司
地址 311108 浙江省杭州市余杭区崇贤镇水洪庙村

(72)发明人 傅云南 曹伟伟

(74)专利代理机构 杭州华知专利事务所 33235
代理人 张德宝

(51)Int.Cl.
*D03D 13/00*(2006.01)
*D03D 15/00*(2006.01)

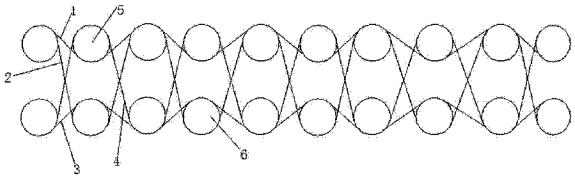
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双面提花布料

(57)摘要

本实用新型涉及纺织品技术领域，具体地涉及一种双面提花布料，包括经纱和纬纱，所述的经纱有四根，分别为第一经纱、第二经纱、第三经纱、第四经纱；所述的纬纱分为两层，分别为第一层纬纱、第二层纬纱；所述的第一层纬纱和第二层纬纱的纱线排列相同，第一经纱与第一层纬纱相互编织，第二经纱在两层纬纱相邻的纬纱间穿行走线；第三经纱与第二层纬纱相互编织，第四经纱在两层纬纱相邻的纬纱间穿行走线。该布料通过经纬纱可以编织出双面提花，两面效果相同，使用时可以不分正反，且该面料质地紧密，厚实。




CN 204570149 U

1. 一种双面提花布料，包括经纱和纬纱，其特征在于：所述的经纱有四根，分别为第一经纱、第二经纱、第三经纱、第四经纱；所述的纬纱分为两层，分别为第一层纬纱、第二层纬纱；所述的第一层纬纱和第二层纬纱的纱线排列相同，第一经纱与第一层纬纱相互编织，第二经纱在两层纬纱相邻的纬纱间穿行走线；第三经纱与第二层纬纱相互编织，第四经纱在两层纬纱相邻的纬纱间穿行走线。

2. 根据权利要求 1 所述的一种双面提花布料，其特征在于：所述的第一经纱和第二经纱穿行走线方式与第三经纱和第四经纱相反。

3. 根据权利要求 1 所述的一种双面提花布料，其特征在于：所述的第一经纱和第三经纱为

涤棉混纺纱，所述的第二经纱和第四经纱为亚麻棉。

4. 根据权利要求 1 所述的一种双面提花布料，其特征在于：所述的纬纱为赛络紧密纺粘胶纱。

# 一种双面提花布料

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及纺织品技术领域，具体地涉及一种双面提花布料。

## 背景技术

[0002] 随着生活水平的提高、生活节奏的加快，人们对服饰的品质要求越来越高，而现有的纺织面料比较平板单调，由于面料纺织方式的不同，面料有正反面的区分，对布料的应用带来了一定的局限性。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种双面提花布料，该布料通过经纬纱可以编织出双面提花，两面效果相同，使用时可以不分正反，且该面料质地紧密，厚实。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：一种双面提花布料，包括经纱和纬纱，所述的经纱有四根，分别为第一经纱、第二经纱、第三经纱、第四经纱；所述的纬纱分为两层，分别为第一层纬纱、第二层纬纱；所述的第一层纬纱和第二层纬纱的纱线排列相同，第一经纱与第一层纬纱相互编织，第二经纱在两层纬纱相邻的纬纱间穿行走线；第三经纱与第二层纬纱相互编织，第四经纱在两层纬纱相邻的纬纱间穿行走线。

[0005] 进一步地，所述的第一经纱和第二经纱穿行走线方式与第三经纱和第四经纱相反。

[0006] 优选地，所述的第一经纱和第三经纱为涤棉混纺纱，所述的第二经纱和第四经纱为亚麻棉。

[0007] 优选地，所述的纬纱为赛络紧密纺粘胶纱。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：该布料采用双层纬纱和多重经线的编织设计，双面相同的编织手法，使得布料具有相同的正反面，可通过不同的编织方法来丰富布料的花纹和颜色，采用经纱将两层纬纱巧妙地结合起来，使得布料致密性更好，尺寸更稳定，方便裁剪。

## 附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的经向截面示意图；

[0010] 其中，1、第一经纱；2、第二经纱；3、第三经纱；4、第四经纱；5、第一层纬纱；6、第二层纬纱。

## 具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的内容作进一步描述。

[0012] 如图 1 所示的一种双面提花布料，包括经纱和纬纱，经纱有四根，分别为第一经纱 1、第二经纱 2、第三经纱 3、第四经纱 4；纬纱分为两层，分别为第一层纬纱 5、第二层纬纱 6；第一层纬纱和第二层纬纱的纱线排列相同，第一经纱与第一层纬纱相互编织，第二经纱在

两层纬纱相邻的纬纱间穿行走线；第三经纱与第二层纬纱相互编织，第四经纱在两层纬纱相邻的纬纱间穿行走线；第一经纱和第二经纱穿行走线方式与第三经纱和第四经纱相反。

[0013] 其中，第一经纱 1 和第三经纱 3 为涤棉混纺纱，第二经纱 2 和第四经纱 4 为亚麻棉，纬纱为赛络紧密纺粘胶纱。

[0014] 上述技术方案仅体现了本实用新型的优选实施方式，不能理解为对本实用新型准许范围的限制，凡根据本实用新型做出的变形和改进，均属于本实用新型保护范围。

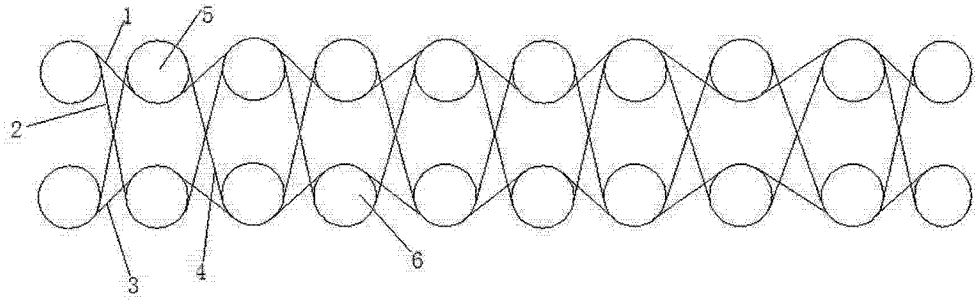



图 1